

NEDO 主催のワークショップ参加報告

㈱ニューガラスフォーラム

松田 弘一

A report of the workshop organized by NEDO

Koichi Matsuda

New Glass Forum

平成 14 年 12 月に開催された NEDO 主催の 2 つのワークショップ（ディスプレイワークショップおよびデバイス関連ナノ材料ワークショップ）に参加したので、非常に盛況だった、これらのワークショップの内容を簡単に報告する。

講演では、次世代ディスプレイ用ガラス基板の軽量化に必要な、ガラス基板の高強度化実現に向けて、その技術課題、最新の技術、将来展望

1. ディスプレイワークショップ

- 開催日：2002 年 12 月 13 日（金）
- 開催場所：青山ダイヤモンドホール
- プログラム：1. 基調講演，2. ディスプレイ技術研究開発既存プロジェクト紹介，3. パネル討論（電子ディスプレイの将来像），4. 分科会講演（高強度ナノガラス分科会）

これら 1～4 全てに参加したが、ディスプレイ開発技術の現状と未来を見据えつつ、近未来のディスプレイの展望と期待について白熱した議論がなされた。特にパネル討論での PDP，FED，高分子有機 EL についての討論は、各担当者の思いがそれぞれ強くでていて、聴き応えがあった。また、高強度ナノガラス分科会での



ディスプレイワークショップ



高強度ナノガラス分科会講演

〒105-0004 東京都港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル
㈱ニューガラスフォーラム
TEL 03-3595-2775
FAX 03-3595-0255
E-mail: matsuda@ngf.or.jp

等について、白熱した議論がなされ、業界の期待の大きさが感じ取られた。

2. デバイス関連ナノ材料ワークショップ

- 開催日：2002年12月17日（火）
- 開催場所：JA ホール（大手町）
- プログラム：基調講演，分科会講演（デバイス用高機能化ナノガラス分科会）

これらの講演に参加したが、我が国経済の活性化をめざして平成15年度新規研究開発事業に取り上げられたデバイス関連ナノ材料技術に関するプロジェクトへの大きな期待が白熱した議論の中で随所に感じとられた。特にデバイス用高機能化ナノガラス分科会では、現在、社団法人ニューガラスフォーラムがNEDOの委託を受けて研究開発に取り組んでいる「ナノガラス技術プロジェクト」の紹介、成果の発表があったが、白熱した議論の中でデバイス用ガラス材料に対する期待の大きさが感じ取られた。



デバイス関連ナノ材料ワークショップ



デバイス用高機能化ナノガラス分科会講演